

Journée d'automne du Groupe français de photochimie Palaiseau 26-28 novembre 2008

Mot du Président

Chères et Chers Collègues,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour les nombreux messages faisant part de votre satisfaction. Ils me renforcent dans l'idée que les Journées d'Automne 2008 du Groupe Français de Photochimie ont été un grand succès, tant par la qualité des exposés et des résultats que par le nombre de participants: plus de 80 à certaines sessions pour plus de 100 inscrits. Vous trouverez ci-joint la liste complémentaire des participants et quelques photos. Ce succès confirme que la photochimie est en plein essor. Placée à l'interface entre plusieurs disciplines, elle a su s'ouvrir et contribuer -voire initier- de nouveaux champs d'investigation dans les photosciences. La session dédiée aux « membres fondateurs » à l'occasion du 40<sup>e</sup> anniversaire de la création du Groupe en a été l'illustration: de la théorie à la photochimie céleste, en passant par la synthèse de systèmes moléculaires et supramoléculaires à la photobiologie.

Encore merci à tous les participants et aux collègues du Laboratoire des Solides irradiés qui ont œuvré pour le bon déroulement de ces Journées.

Je vous donne rendez-vous aux prochaines Journées de Printemps 2009 qui se tiendront à Nancy du 13 au 15 mai 2009. Noter que la date a changé!

Bien cordialement,

Edmond Amouyal

Président du Groupe Français de Photochimie

